



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

2º EDITAL PAE N° 02/2016

PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE  
AUXÍLIO PERMANÊNCIA NO CAMPUS VOLTA REDONDA DO IFRJ

O Diretor-Geral do *Campus* Volta Redonda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e conforme Instrução Normativa 01/2013 de 26 de março de 2013, informa ampliação do período de inscrições, conforme segue abaixo em novo cronograma:

9. Do Cronograma

Étapas	Datas
Divulgação do Programa de Assistência Estudantil	10/10 e 11/10
Período de inscrições e entrega de documentação	13/10 a 19/10
Análise dos formulários de inscrição e análise socioeconômica	18/10 a 25/10
Análise Geral do Comitê Gestor Local	26/10/2016
Resultado Preliminar da seleção	31/10/2016
Apresentação de recursos	01/11/16 e 03/11/16
Resultado da análise dos recursos	07/11/16
Resultado Final do Processo Seletivo	07/11/16
Reunião Geral para alunos selecionados	08/11/2016 às 18h
Envio da planilha de Pagamento para DG e Setor Financeiro	09/11/2016

Volta Redonda, 18 de Outubro de 2016.

  
Silvério Afonso Balieiro  
Diretor Geral do *Campus* Volta Redonda

Silvério Afonso Albino Balieiro  
Diretor Geral  
IFRJ - *Campus* Volta Redonda - Matr. 1105503  
(Portaria nº 635/DGPI/Reitoria de 16/05/2014,  
publicada na D.O.U em 20/05/2014)